日本国特許庁

02.05.00

9.FO

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 2 6 JUN 2000

SP00/0289)

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

#2

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 額 年 月 日 Date of Application:

1999年 9月16日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許顯第261950号

出 願 人 Applicant (s):

工業技術院長

財団法人 化学技術戦略推進機構

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 6月 9日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆度

出証番号 出証特2000-3042470

特平11-261950

【書類名】 特許願

【整理番号】 KEN-3847

【提出日】 平成11年 9月16日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 C08F 4/64

C08F 10/00

C08F297/00

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】 曽我 和雄

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市緑区長津田町4259 東京工業大学資

源化学研究所内

【氏名】 塩野 毅

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】 浅井 道彦

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】 鈴木 靖三

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】 宫沢 哲

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質工学工業技術

研究所内

【氏名】

土原 健治

【発明者】

【住所又は居所】

東京都文京区水道二丁目3番15-504号

【氏名】

村田 昌英

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市小野川四丁目6-202号

【氏名】

尾崎 裕之

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市竹園二丁目6番2-203号

【氏名】

川辺 正直

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市松代五丁目2-2号

【氏名】

加瀬 俊男

【発明者】

【住所又は居所】 石川県金沢市小立野2-2-7

【氏名】

ジン ジジュ

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市天久保2-6-14 桜井ハイツ203

【氏名】

萩原 英昭

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市二の宮四丁目6番3-507号

【氏名】

福井 祥文

【特許出願人】

【識別番号】

000001144

【氏名又は名称】

工業技術院長 梶村 皓二

【特許出願人】

【識別番号】

597071652

【氏名又は名称】

財団法人 化学技術戦略推進機構

【指定代理人】

【識別番号】 220000390

【氏名又は名称】 工業技術院 物質工学工業技術研究所長 久保田 正明

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の指定代理人

【代理人】

100065226 【識別番号】

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 財団法人 化学技術戦略推進機構の 代理人

【復代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】

06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の復代理人

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【代理関係の特記事項】 特許出願人 財団法人 化学技術戦略推進機構 の代理人

【選任した復代理人】

【識別番号】 100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の復代理人

特平11-2619

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001627

【納付金額】

13,860円

【その他】

国以外のすべての者の持分の割合66/100

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 オレフィン系リビング重合体の製法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有する ジルコニウム含有化合物、

(B) (B-1) 一般式(I):

$$B(Ph)_{3} \qquad (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

(B-2) 一般式(II):

$$B^-(Ph)_4X^+$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、 X^+ は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および

(D) チタン含有化合物

からなる触媒を用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させることを特徴とするオレフィン系リビング重合体の製法

【請求項2】 (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、

(B) (B-1) 一般式(I):

$$B(Ph)_{3} \qquad (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

(B-2) 一般式 (II):

$$B^-(Ph)_AX^+$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物、

(C) 一般式(III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲン原子、アルコキシ基、

トリアルキルシロキシ基、ジ (トリアルキルシリル) アミノ基またはトリアルキルシリル基、nは0、1または2) で表わされるアルミニウム化合物および (D) チタン含有化合物

からなる触媒を用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系・ファーを重合させることを特徴とするオレフィン系リビング重合体の製法

【請求項3】 (D) チタン含有化合物が、1個のシクロペンタジエニル骨格を有するチタン含有化合物である請求項1または2記載の製法。

【請求項4】 (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物および(D) チタン含有化合物のうちの少なくとも一方がアルキル基を含有する請求項1、2または3記載の製法。

【請求項5】 重合温度が-30~-80℃である請求項1、2、3または 4記載の製法。

【請求項6】 重合温度が-40~-60℃である請求項1、2、3または4記載の製法。

【請求項7】 一般式(I)または(II)中のPh基が、 $1\sim5$ 個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4、5または6記載の製法。

【請求項8】 一般式 (I) または (II) 中のPh基が、5個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4、5または6記載の製法。

【請求項9】 一般式 (III) 中のnが0である請求項2、3、4、5、6、7または8記載の製法。

【請求項10】 一般式 (III) 中のnが0であり、Rが炭素数4~8のアルキル基である請求項2、3、4、5、6、7または8記載の製法。

【請求項11】 オレフィン系モノマーが炭素数 $2\sim20$ の α ーオレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法。

【請求項12】 オレフィン系モノマーが炭素数 $2\sim10$ の α ーオレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法。

【請求項13】 オレフィン系モノマーが炭素数 $3\sim6$ の α -オレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法。

【請求項14】 重合体が析出しない範囲で重合を行なう請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12または13記載の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、オレフィン系リビング重合体の製法に関する。さらに詳しくは、分子量分布のせまい(ただし、リビング重合体が混合物の場合があるので、トータルの分子量分布が広くなる場合がある)末端官能化ポリマーやブロックコポリマーに変換し得るオレフィン系リビング重合体の製法に関する。

[0002]

【従来の技術】

[0003]

【化1】

([ArN = C - C = NAr] NiBr₂) /メチルアルミノキサン触媒

(Arは2,6-ジイソプロピルフェニル基)

[0004]

[NON] ZrMe₂錯体:

[0005]

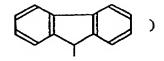
【化2】

[0006]

 $[t\,B\,u\,N\,S\,i\,M\,e\,_2F\,l\,u\,]\,T\,i\,M\,e\,_2/B\,(C_6F_5)\,_3$ 触媒($t\,B\,u\,l\,t\,-$ ブチル基、 $M\,e\,l\,l\,s$ チル基、 $F\,l\,u\,l\,t$

[0007]

【化3】



[0008]

を用い、低温で [r] = 0. 65程度のシンジオリッチなプロピレンリビング重合体を製造した例(ポリマー・プレプリント・ジャパン($polym \cdot Prepr.$, Japan.,) $\underline{46}$ 1601(1997)) などが報告されている(たとえば高分子、47巻、2月号、74~77頁(1998年)参照)。

[0009]

また、チタン、ジルコニウムおよびハフニウムのビス(シクロペンタジエニル)誘導体などのメタロセン成分(第1成分)とプロトン供与性カチオンおよび混和性非配位性アニオンを有する第2成分との反応生成物である触媒に、-5~+10℃で第1のオレフィン成分を接触させて第1のリビングポリマーを製造し、ついで第2のモノマーを逐次添加して第1のポリマーと共重合させて分子量分布1.4~1.8のマルチブロックコポリマーを製造した例が報告されている(特表平5-503546号公報)。

[0010]

さらに、シクロペンタジエニルIVB族金属/アルモキサンまたは相溶性の非配位アニオンの反応生成物である触媒を用い、-5~+10℃で1種以上のオレフィン性モノマーを重合させ、分子量分布1.35~4.1のブロックコポリマーまたはテーパー状コポリマーを製造した例が報告されており、前記シクロペンタジエニルIVB族金属を形成する金属の例として、Ti、Zr、Hfなどが記載されている(特表平9-500150号公報)。

[0011]

他方、プロピレン、1-ヘキセンのリビング重合が-50℃で [t BuNSi Me $_2$ Flu] TiMe $_2$ を触媒としておこることが報告されている(マクロモレキュルス,31 3184(1998))。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、たとえば前記 $[(2,6-iPr_2C_6H_3)N(CH_2)_3N(2,6-iPr_2C_6H_3)]$ $TiMe_2/B(C_6F_5)_3$ 触媒や前記Nio 高高い PU-N基含有ジイミン錯体/メチルアルミノキサン触媒を用いる場合にはとも に、触媒が複雑で製造しにくく、規則性が低いという問題がある。また、前記 $[tBuNSiMe_2F1u]TiMe_2/B(C_6F_5)_3$ 触媒を用い、低温でシンジオリッチなリビング重合体を製造する場合も、立体規則性が低いシンジオリッチなポリマーしかできず、高シンジオや高アイソといった立体規則性の高いポリマー、あるいはアイソリッチなポリマーやアタクチックなポリマーを得ることができない。また、末端官能化した例がない。

[0013]

また、メタロセン成分/プロトン供与性カチオンおよび混和性非配位性アニオンを有する第2成分の反応生成物である触媒を使用する場合、およびシクロペンタジエニルIVB族金属/アルモキサンまたは相溶性の非配位アニオンの反応生成物である触媒を用いる場合、いずれも分子量分布を必ずしもせまくすることができなかったり、また、必ずしも高度なリビング重合体を得ることができず、末端官能化ポリマー、ブロックコポリマーなどを用いる分野においては、末端官能化率やブロック化率の高いポリマーが得られるという点から、さらに分子量分布のせまい重合体または高度なリビング重合体が望まれている。

[0014]

さらに、 $[tBuNSiMe_2Flu]TiMe_2$ 触媒を用いて-50℃でリビング重合する場合、ポリマーの収量や分子量の点で充分でない。

[0015]

本発明者らは、前記従来技術の問題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウムまたはジルコニウム含有化合物、置換されていてもよいフェニル基を有するボラン化合物またはボレート化合物および場合により特定のアルキルアルミニウム化合物からなる触媒を用いて、低温でオレフィン系モノマーを重合させた場合、分子量分布が1. 3以下のオレフィン系リビング重合体を製造し得ることを見出し、すでに出願し ている (特願平11-128732号)。

[0016]

しかしながら、前記1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物を用いる場合、重合温度を必ずしも高くすることができないという問題がある。

[0017]

【課題を解決するための手段】

本発明は、前記1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物を用いる場合、重合温度を必ずしも高くすることができないという問題を改善するためになされたものであり、

- (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、
 - (B) (B-1) 一般式(I):

 $B(Ph)_{3} \qquad (I)$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

(B-2) 一般式(II):

$$B^{-}(Ph)_{A}X^{+}$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物お よび

(D) チタン含有化合物

からなる触媒を用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させることを特徴とするオレフィン系リビング重合体の製法 (請求項1)、

- (A) 1 個または2 個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、
 - (B) (B-1)一般式(I):

 $B(Ph)_3$ (I)

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基) で表わされるボラン化合物ま

たは

(B-2) 一般式(II):

$$B^{-}(Ph)_{4}X^{+} \qquad (II)$$

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物、

(C) 一般式(III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲン原子、アルコキシ基、トリアルキルシロキシ基、ジ(トリアルキルシリル)アミノ基またはトリアルキルシリル基、nは0、1または2)で表わされるアルミニウム化合物および

(D) チタン含有化合物

からなる触媒を用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系・ファーを重合させることを特徴とするオレフィン系リビング重合体の製法(請求項2)、

- (D) チタン含有化合物が、1個のシクロペンタジエニル骨格を有するチタン含有化合物である請求項1または2記載の製法(請求項3)、
- (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物および(D) チタン含有化合物のうちの少なくとも一方がアルキル基を含有する請求項1、2または3記載の製法(請求項4)、

重合温度が-30~-80℃である請求項1、2、3または4記載の製法(請求項5)、

重合温度が-40~-60℃である請求項1、2、3または4記載の製法(請求 項6)、

- 一般式(I)または(II)中のPh基が、 $1\sim5$ 個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4、5または6記載の製法(請求項7)、
- 一般式(I)または(II)中のPh基が、5個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4、5または6記載の製法(請求項8)、
- 一般式 (III) 中のnが0である請求項2、3、4、5、6、7または8記載の 製法 (請求項9)、
- 一般式(III)中のnがOであり、Rが炭素数4~8のアルキル基である請求項

2、3、4、5、6、7または8記載の製法(請求項10)、
オレフィン系モノマーが炭素数2~20のα-オレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法(請求項11)、
オレフィン系モノマーが炭素数2~10のα-オレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法(請求項12)、
オレフィン系モノマーが炭素数3~6のα-オレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法(請求項13)、および
重合体が析出しない範囲で重合を行なう請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12または13記載の製法(請求項14)
に関する。

[0018]

なお、オレフィン系モノマーの重合には単独重合だけではなく、オレフィン系 モノマー同士の共重合も含める。

[0019]

【発明の実施の形態】

本発明では、

- (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化 合物、
- (B) (B-1) 一般式(I): B(Ph)₂ (I)

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物または

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物、

(D) チタン含有化合物および

場合により使用される(C)一般式(III):

$$A 1 R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲン原子、アルコキシ基、

トリアルキルシロキシ基、ジ(トリアルキルシリル)アミノ基またはトリアルキルシリル基、nは0、1または2)で表わされるアルミニウム化合物からなる触媒を用いてオレフィン系モノマーを重合させてオレフィン系リビング重合体が製造される。

[0020]

前記オレフィン系モノマーとしては、炭素数 $2\sim20$ 、さらには $2\sim10$ 、とくには $3\sim6$ のものが使用され、 α ーオレフィンが好ましい。

[0021]

前記オレフィン系モノマーの具体例としては、エチレン、プロピレン、1ーブ テン、3-メチル-1-ブテン、1-ペンテン、3-メチル-1-ペンテン、4 ーメチルー1ーペンテン、3ーエチルー1ーペンテン、4,4ージメチルー1ー ペンテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ヘキセン、3-エチル-1-ヘキセ ン、4-エチル-1-ヘキセン、4,4-ジメチル-1-ヘキセン、1-オクテ ン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オ クタデセン、1-エイコセンなどの鎖状α-オレフィン、1,4-ペンタジエン 、1, 4 -ヘキサジエン、1, 5 -ヘキサジエン、1, 7 -オクタジエン、1, 8-ノナジエン、1,9-デカジエンなどの鎖状ジエン、シクロプロペン、シク ロブテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテン 、シクロデセン、シクロドデセン、シクロテトラデセン、シクロエイコセン、3 ーメチルシクロペンテン、3ーメチルシクロヘキセン、ビニルシクロヘキサン、 1. 2 - ジヒドロジシクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、ノルボルネン 、1-メチルノルボルネン、5-メチルノルボルネン、7-メチルノルボルネン 、5-エチルノルボルネン、5-プロピルノルボルネン、5-フェニルノルボル ネン、5ーベンジルノルボルネン、5ーエチリデンノルボルネン、5ービニルノ ルボルネン、ノルボルナジエン、5,6-ジメチルノルボルネン、5,5,6-トリメチルノルボルネンなどの環状オレフィンまたは環状ジエンなどがあげられ る。これらは単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。2種 以上を組み合わせて用いる場合には、各モノマーはランダム重合していてもよく ブロック重合していてもよい。前記モノマーのうちでは、エチレン、プロピレン

、ブテン、ヘキセン、オクテン、シクロペンテン、ノルボルネンが工業的に入手 しやすく安価である点から好ましい。αーオレフィンという点からは、エチレン 、プロピレン、ブテン、ヘキセン、オクテンが好ましく、とくにプロピレン、ブ テン、ヘキセンが好ましい。

[0022]

前記(A)成分、(B)成分、(D)成分および場合により(C)成分からなる触媒は、比較的安定な触媒であり、炭素数2~20のオレフィン系モノマー、とくにプロピレンのリビング重合、場合により立体規則性リビング重合の触媒となる。

[0023]

前記1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物(A)(以下、Zr含有化合物(A)ともいう)としては、一般式(IV):

$$C_{P}M^{1}R^{1}R^{2}R^{3}$$
 (IV)

一般式(V):

$$C_{P_2}M^1R^1R^2$$
 (V)

一般式 (VI):

$$(C_P - A_e - C_P) M^1 R^1 R^2$$
 (VI)

(式(IV)、(V)、(VI)中、 M^1 はZr原子、Cpは置換されていてもよいシクロペンタジエニル骨格、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれぞれ σ 結合性の配位子、キレート性の配位子、Aは共有結合性の2価の基、eは $1\sim3$ の整数、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれらの2つ以上が互いに結合して環を形成していてもよい、一般式(V)および(VI)において、2つのCpは同一であってもよく、互いに異っていてもよい)

で示される化合物またはこれらの誘導体が好適に使用される。これらは単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて使用してもよい。これらのうちでは、2個のシクロペンタジエニル骨格を有する、一般式(V)、(VI)で示される化合物が好ましい。

[0024]

前記置換されていてもよいシクロペンタジエニル骨格としては、シクロペンタ

ジエニル基、置換シクロペンタジエニル基の他に、インデニル基、置換インデニル基、テトラヒドロインデニル基、置換テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基、オクタヒドロフルオレニル基、置換フルオレニル基があげられる。前記置換されていてもよいシクロペンタジエニル骨格が置換基を有する場合の置換基としては、炭素数1~20の炭化水素基、たとえばアルキル基が好ましい。

[0025]

前記置換シクロペンタジエニル基としては、たとえばメチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、イソプロピルシクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、トリメチルシクロペンタジエニル基、テリメチルシリルシクロペンタジエニル基、トリメチルシリルシクロペンタジエニル基、トリメチルシリルシクロペンタジエニル基、プロピルシクロペンタジエニル基、プロピルメチルシクロペンタジエニル基、プロピルメチルシクロペンタジエニル基、ブチルメチルシクロペンタジエニル基、ブチルメチルシクロペンタジエニル基、エーブチルシクロペンタジエニル基、ヘキシルシクロペンタジエニル基、シクロヘキシルシクロペンタジエニル基、シクロヘキシルシクロペンタジエニル基、ジフェニルシクロペンタジエニル基、ベンジルシクロペンタジエニル基、ジフェニルシクロペンタジエニル基、バンタ(トリメチルシリル)シクロペンタジエニル基、トリメチルボルシクロペンタジエニル基、トリメチルボルミルシクロペンタジエニル基、トリメチルズタンニルシクロペンタジエニル基、トリメチルスタンニルシクロペンタジエニル基、トリフルオロメチルシクロペンタジエニル基などがあげられる。

[0026]

前記 σ 結合性の配位子としては、水素原子;フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子;メチル基、エチル基、nープロピル基、is oープロピル基、nーブチル基、ネオペンチル基、シクロヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノルボルニル基などの炭素数1~20の炭化水素基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、フェノキシ基などの炭素数1~20のアルコキシ基;フェニル基、トリル基、キシリル基、ベンジル基、ジフェニルメチル基などの炭素数6~20のアリール基、アルキルアリール基もしくはアリールアルキル基;アリル基、置換アリル基;ト



リメチルシリル基、フェニルジメチルシリル基、トリフェニルシリル基、トリ(ジメチルシリル)シリル基、(トリメチルシリル)メチル基などのケイ素原子を含む置換基などがあげられる。後述するアルミニウム化合物(C)を用いない場合には、前記水素原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数6~20のアリール基、アルキルアリール基もしくはアリールアルキル基、アリル基、置換アリル基、ケイ素原子を含む置換基のうちの少なくとも1つを含む必要がある。

[0027]

前記キレート性の配位子としては、アセチルアセトナト基、置換アセチルアセトナト基などがあげられる。

[0028]

また、一般式(VI)中のAで示される共有結合性の2価の基としては、たとえばメチレン基、ジメチルメチレン基、エチレン基、イソプロピリデン基、シクロブチリデン基、シクロペンチリデン基、シクロヘキシリデン基、ジメチルシリレン基、ジメチルゲルミレン基、ジメチルスタニレン基、フェニル(メチル)メチレン基、フェニル(メチル)シリレン基、ジフェニルメチレン基、ジフェニルシリレン基などがあげられる。たとえばeが2の場合、2個のAにより2カ所で2つのCpが結合している。Aは同じでなくてよい。

[0029]

前記一般式(VI)で示される架橋ジシクロペンタジエニル化合物が、 C_1 対称性、 C_2 対称性または C_s 対称性を有する化合物の場合には、立体規則性の高いリビング重合体を得ることができる。

[0030]

一般式(IV)~(VI)で表わされるZr含有化合物(A)の具体例としては、たとえば下記のものがあげられる。これらのうちでは、シクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、プロピルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、インデニル基、メチルインデニル基、テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基から選ばれた2個の配位子と、塩素原子、メチル基から選ばれた2個の配位子をともに有するものが、工業的に入手しやすいという点

から好ましい。

[0031]

一般式(IV)で表わされる化合物としては、たとえば(シクロペンタジエニル) トリメチルジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリフェニルジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル)トリベンジルジルコニウム、(シクロペンタジエ ニル) トリクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリメトキシジルコ ニウム、(シクロペンタジエニル)ジメチル(メトキシ)ジルコニウム、シクロ ペンタジエニルメチルジクロロジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニル) トリメチルジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニル)トリフェニルジルコ ニウム、(メチルシクロペンタジエニル)トリベンジルジルコニウム、(メチル シクロペンタジエニル)トリクロロジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニ ル) ジメチル (メトキシ) ジルコニウム、(ジメチルシクロペンタジエニル) ト リメチルジルコニウム、(トリメチルシクロペンタジエニル)トリメチルジルコ ニウム、 (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) トリメチルジルコニウム、 (テトラメチルシクロペンタジエニル) トリメチルジルコニウム、(ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) トリメチルジルコニウム、 (ペンタメチルシクロペン タジエニル) トリフェニルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル) トリベンジルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリクロ ロジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリメトキシジルコニ ウム、 (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジメチル (メトキシ) ジルコニウ ム、(シクロペンタジエニル)トリエチルジルコニウム、(シクロペンタジエニ ル) トリプロピルジルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリネオペンチルジ ルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリ(ジフェニルメチル)ジルコニウム 、(シクロペンタジエニル)ジメチルヒドリドジルコニウム、(シクロペンタジ エニル) トリエトキシジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリイソプロポ キシジルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリフェノキシジルコニウム、(シクロペンタジエニル)ジメチルイソプロポキシジルコニウム、(シクロペンタ ジエニル) ジフェニルイソプロポキシジルコニウム、 (シクロペンタジエニル) ジメトキシクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニル)メトキシジクロロジ

ルコニウム、(シクロペンタジエニル)ジフェノキシクロロジルコニウム、(シ クロペンタジエニル)フェノキシジクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニ ル)トリ(フェニルジメチルシリル)ジルコニウム、(nーブチルシクロペンタ ジエニル) ジメチルnーブトキシジルコニウム、 (ベンジルシクロペンタジエニ ル) ジェートリルメチルジルコニウム、(トリフルオロメチルシクロペンタジエ ニル)トリベンジルジルコニウム、(ジフェニルシクロペンタジエニル)ジノル ボルニルメチルジルコニウム、(テトラエチルシクロペンタジエニル)トリベン ジルジルコニウム、 (ペンタトリメチルシリルシクロペンタジエニル) トリベン ジルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリネオペンチルジ ルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)メチルジクロロジルコニウ ム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリエトキシジルコニウム、(ペン タメチルシクロペンタジエニル)トリフェノキシジルコニウム、(ペンタメチル シクロペンタジエニル)メトキシジクロロジルコニウム、(ペンタメチルシクロ ペンタジエニル)ジフェノキシクロロジルコニウム、(ペンタメチルシクロペン タジエニル)フェノキシジクロロジルコニウム、(インデニル)トリメチルジル コニウム、(インデニル)トリベンジルジルコニウム、(インデニル)トリクロ ロジルコニウム、(インデニル)トリメトキシジルコニウム、(インデニル)ト リエトキシジルコニウムなどがあげられる。

[0032]

一般式(V)で表わされる化合物としては、たとえばビス(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジエチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジエチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジメトンジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジメトキシジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジレロロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)グロロビドリドジルコニウム、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジグロロジルコニウム、ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ジメチルシクロペンタジエニル)ジメチルジクロペンタジエニル)ジメチルシクロ

ペンタジエニル) ジベンジルジルコニウム、ビス(ペンタメチルシクロペンタジ エニル) ジクロロジルコニウム、ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル) ク ロロメチルジルコニウム、ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ヒドリド メチルジルコニウム、(シクロペンタジエニル)(ペンタメチルシクロペンタジ エニル)ジメチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジネオペンチル ジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジェートリルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジp-トリルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエ ニル)ビス(ジフェニルメチル)ジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル) ジブロモジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) メチルクロロジルコニウ ム、ビス(シクロペンタジエニル)エチルクロロジルコニウム、ビス(シクロペ ンタジエニル) シクロヘキシルクロロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニ ル)フェニルクロロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ベンジルクロ ロジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ヒドリドメチルジルコニウム、 ビス (シクロペンタジエニル) メトキシクロロジルコニウム、ビス (シクロペン タジエニル) エトキシクロロジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) (ト リメチルシリル)メチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ビス(ト リメチルシリル) ジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) (トリフェニル シリル) メチルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) (トリス(ジメチ ルシリル) シリル) メチルジルコニウム、ビス(シクロペンタジエニル) (トリ メチルシリル) (トリメチルシリルメチル) ジルコニウム、ビス (メチルシクロ ペンタジエニル) ジフェニルジルコニウム、ビス (エチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (エチルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコ ニウム、ビス(プロピルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(プロピルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (n-ブチルシク ロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス(tーブチルシクロペンタジエ ニル) ビス (トリメチルシリル) ジルコニウム、ビス (ヘキシルシクロペンタジ エニル) ジクロロジルコニウム、ビス(シクロヘキシルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコ ニウム、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル) エトキシクロロジルコニウム、ビス (エチルメ チルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (プロピルメチルシク ロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス(ブチルメチルシクロペンタジ エニル) ジクロロジルコニウム、ビス(トリメチルシクロペンタジエニル) ジク ロロジルコニウム、ビス(テトラメチルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコ ニウム、ビス (シクロヘキシルメチルシクロペンタジエニル) ジベンジルジルコ ニウム、ビス(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム 、ビス(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジクロロジルコニウム、ビス (トリメチルゲルミルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (ト リメチルゲルミルシクロペンタジエニル)ジフェニルジルコニウム、ビス(トリ **メチルスタンニルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(トリメ** チルスタンニルシクロペンタジエニル) ジベンジルジルコニウム、ビス (トリフ ルオロメチルシクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ビス(トリフルオ ロメチルシクロペンタジエニル)ジノルボルニルジルコニウム、ビス(インデニ ル) ジベンジルジルコニウム、ビス (インデニル) ジクロロジルコニウム、ビス (インデニル) ジブロモジルコニウム、ビス (テトラヒドロインデニル) ジクロ ロジルコニウム、ビス(フルオレニル)ジクロロジルコニウム、(プロピルシク ロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、(シクロ ヘキシルメチルシクロペンタジエニル)(シクロペンタジエニル)ジベンジルジ ルコニウム、(ペンタトリメチルシリルシクロペンタジエニル)(シクロペンタ ジエニル)ジメチルジルコニウム、(トリフルオロメチルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウムなどがあげられる。

[0033]

一般式 (VI) で表わされる化合物としては、たとえばエチレンビス (インデニル) ジメチルジルコニウム、エチレンビス (インデニル) ジクロロジルコニウム、エチレンビス (テトラヒドロインデニル) ジメチルジルコニウム、エチレンビス (テトラヒドロインデニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ジメチルシリレンビス (シクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、イソプロピリデン (シクロペンタジエ

ニル) (9-フルオレニル) ジメチルジルコニウム、イソプロピリデン(シクロ ペンタジエニル)(9-フルオレニル)ジクロロジルコニウム、[フェニル(メ チル) メチレン] (9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジル コニウム、ジフェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(9-フルオレニル) ジメチルジルコニウム、エチレン(9-フルオレニル)(シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、シクロヘキシリデン(9-フルオレニル)(シクロペ ンタジエニル)ジメチルジルコニウム、シクロペンチリデン(9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、シクロブチリデン(9-フ ルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ジメチルシリレ ン(9-フルオレニル)(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、ジメ チルシリレンビス(2,3,5-トリメチルシクロペンタジエニル)ジメチルジ ルコニウム、ジメチルシリレンビス(2,3,5-トリメチルシクロペンタジエ ニル)ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス(インデニル)ジクロロジ ルコニウム、メチレンビス(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、メ チレンビス (シクロペンタジエニル) ジ (トリメチルシリル) ジルコニウム、メ チレン(シクロペンタジエニル)(テトラメチルシクロペンタジエニル)ジメチ ルジルコニウム、メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジメチル ジルコニウム、エチレンビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、 エチレンビス(シクロペンタジエニル)ジベンジルジルコニウム、エチレンビス (シクロペンタジエニル)ジヒドリドジルコニウム、エチレンビス(インデニル)ジフェニルジルコニウム、エチレンビス(インデニル)メチルクロロジルコニ ウム、エチレンビス(テトラヒドロインデニル)ジベンジルジルコニウム、イソ プロピリデン(シクロペンタジエニル)(メチルシクロペンタジエニル)ジクロ ロジルコニウム、イソプロピリデン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロフ ルオレニル)ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレンビス(シクロペンタジ エニル) ジネオペンチルジルコニウム、ジメチルシリレンビス(シクロペンタジ エニル) ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレンビス (メチルシクロペンタ ジェニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス (ジメチルシクロペン タジエニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス (テトラヒドロイン

デニル)ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレン(メチルシリレンはス(3ートリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレンビス(3ートリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレンビス(インデニル)ジオチルジルコニウム、ジフェニルシリレンビス(インデニル)ジクロロジルコニウム、フェニルメチルシリレンビス(インデニル)ジクロロジルコニウム。これらの中でも C_1 対称、 C_2 対称、 C_5 対称のものからは、立体規則性リビング重合体を得ることができる。

[0034]

Z r 含有化合物(A)、後述するチタン含有化合物(D)および場合により用いられる後述するアルミニウム化合物(C)とともに本発明に用いられる触媒を構成する(B)成分のうちのボラン化合物(B-1)は、前述のごとく、一般式(I):

$$B(Ph)_{3} \qquad (I)$$

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表わされるボラン化合物であり、ボレート化合物(B-2)は、一般式(II):

$$B^{-}(Ph)_{A}X^{+}$$
 (II)

(式中、Phは前記と同じ、X⁺は陽イオン基)で表わされるボレート化合物である。これらは組み合わせて用いてもよい。

[0035]

一般式(I)中の置換されていてもよいフェニル基としては、たとえばフェニル基、フェニル基に含まれる5個の水素原子のうちの1~5個が他の基、たとえばフッ素原子、炭素数1~20のアルキル基、フッ素原子で置換された炭素数1~20のアルキル基などで置換された基、具体的には、モノフルオロフェニル基、ジフルオロフェニル基、トリフルオロフェニル基、テトラフルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、フルオロメチルフェニル基、ジ(トリフルオロメチル)フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基などがあげられる。これらのチル)フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基などがあげられる。これらの

うちでは、フェニル基に含まれる5個の水素原子のうちの1~5個がフッ素原子 に置換された基、とくに5個の水素原子がいずれもフッ素原子に置換された基で あるのが、工業的に入手しやすい点から好ましい。

[0036]

一般式(I)に含まれる3個の置換されていてもよいフェニル基は同じ基であってもよく、異なる基であってもよいが、3個の基にフッ素原子が合計3個以上、とくには15個含まれているのが、工業的に入手しやすい点から好ましい。

[0037]

ボラン化合物(B-1)の具体例としては、たとえばトリフェニルホウ素、トリス(2-フルオロフェニル)ホウ素、トリス(3-フルオロフェニル)ホウ素、トリス(4-フルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3-ジフルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3-ジフルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3, 5-トリフルオロフェニル)ホウ素、トリス(2, 3, 4, 6-テトラフルオロフェニル)ホウ素、トリス(4-フェニル)ホウ素、トリス(4-フルオロメチルフェニル)ホウ素、トリ(3, 5-ジ(トリフルオロメチル)フェニル)ホウ素、トリス(10 ートリル)ホウ素、トリス(11 の ートリル)ホウ素、トリス(11 の ートリル)ホウ素、トリス(12 の ートリル)ホウ素、トリス(13 の ートリル)ホウ素、トリス(13 の ートリル)ホウ素、トリス(14 の ートリル)ホウ素、トリス(15 の ートリル)ホウ素が好ましい。

[0038]

一般式 (II) 中の置換されていてもよいフェニル基は、一般式 (I) 中のものと同じであるので、説明は省略する。

[0039]

一般式 (II) に含まれる4個の置換されていてもよいフェニル基は同じ基であってもよく、異なる基であってもよいが、4個の基にフッ素原子が合計4個以上、とくには20個含まれているのが、工業的に入手しやすい点から好ましい。

[0040]

一方、一般式 (II) 中に含まれる陽イオン基である X^+ としては、たとえばトリエチルアンモニウム、トリ (n-ブチル) アンモニウム、トリメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、メチルトリ (n-ブチル) アンモニウム、ベ

[0041]

一般式(II)で表わされるボレート化合物(B-2)の具体例としては、たと えばテトラフェニルボレートトリエチルアンモニウム、テトラフェニルボレート トリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェニルボレートトリメチルアンモニ ウム、テトラフェニルボレートテトラエチルアンモニウム、テトラフェニルボレ ートメチルトリ (nーブチル) アンモニウム、テトラフェニルボレートベンジル トリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェニルボレートジメチルジフェニル アンモニウム、テトラフェニルボレートメチルトリフェニルアンモニウム、テト ラフェニルボレートトリメチルアニリニウム、テトラフェニルボレートメチルピ リジニウム、テトラフェニルボレートベンジルピリジニウム、テトラフェニルボ レートメチル(2-シアノピリジニウム)、テトラフェニルボレートトリメチル スルホニウム、テトラフェニルボレートベンジルジメチルスルホニウム、テトラ フェニルボレートトリチルなどのテトラフェニルボレートイオンを有する化合物 、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートトリエチルアンモニウム、テ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートトリ (n-ブチル) アンモニウム 、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートトリフェニルアンモニウム、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートテトラブチルアンモニウム、テ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート (テトラエチルアンモニウム)、

テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート (メチルトリ (nーブチル) ア ンモニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(ベンジルトリ (n-ブチル) アンモニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレー トょチルジフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレ ートメチルトリフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレートジメチルジフェニルアンモニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル) ボレートアニリニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートメ チルアニリニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートジメチルア ニリニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートトリメチルアニリ ニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートジメチル (m-ニトロ アニリニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートジメチル(p ーブロモアニリニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートピリ ジニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート (p-シアノピリジ ニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(N-メチルピリジ **ニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(N-ベンジルピリ** ジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(o-シアノーN - メチルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(p - シアノ-N-メチルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレート(pーシアノーNーベンジルピリジニウム)、テトラキス(ペンタフル オロフェニル) ボレートトリメチルスルホニウム、テトラキス (ペンタフルオロ フェニル)ボレートベンジルジメチルスルホニウム、テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル) ボレートテトラフェニルホスホニウム、テトラキス(ペンタフルオ ロフェニル) ボレートトリチル、テトラキス(3,5ージトリフルオロメチルフ ェニル)ボレートジメチルアニリニウムなどのテトラキス(フッ素原子含有フェ ニル)ボレートイオンを有する化合物などがあげられる。これらのうちでは、テ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートトリチルが好ましい。

[0042]

Zr含有化合物(A)、一般式(I)または(II)で表わされるホウ素含有化合物(B)およびチタン含有化合物(D)とともに、場合により本発明に用いら

れる触媒を構成するアルミニウム化合物(C)は、前述のごとく、一般式(III):

$$A I R_{3-n} Y_n$$
 (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲン原子、アルコキシ基、トリアルキルシロキシ基、ジ(トリアルキルシリル)アミノ基またはトリアルキルシリル基など、nは0、1または2)で表わされるアルミニウム化合物である。アルミニウム化合物(C)は、いわゆるスカベンジャー(不純物捕捉剤)であり、系に不純物が含まれない場合には用いなくてもよいが、通常、用いることにより、用いない場合と比較して安定にリビング重合体を得ることができる。

[0043]

一般式 (III) に含まれるRである炭素数4~20の炭化水素基の具体例としては、たとえばnーブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、オクチル基、2ーエチルヘキシル基、デシル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、フェニル基などがあげられる。これらのうちでは炭素数4~8のアルキル基が工業的に入手しやすいという点から好ましい。

[0044]

一般式 (III) に含まれるRの数は1~3個であり、炭素数4~20の場合には、連鎖移動をうけにくく、リビング重合体が得られやすくなる。また、Rの数が3個、すなわちnの数が0であるのが連鎖移動をうけにくく、リビング重合体が得られやすくなるという点から好ましく、さらに3個のRが炭素数4~8のアルキル基であるのが好ましい。一般式 (III) に含まれるRの数が2個以上の場合、それらは同じ基であってもよく、異なる基であってもよい。

[0045]

なお、Yの数は $0\sim2$ 個であり、Yの具体例としては、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基、フェノキシ基などの炭素数 $1\sim2$ 0のアルコキシ基、トリアルキルシロキシ基(アルキル基の炭素数 $1\sim2$ 0)、ジ (トリアルキルシリル)アミノ基(アルキル基の炭素数 $1\sim2$ 0)、トリアルキルシリル基(アルキル基の炭素数 $1\sim2$ 0)などがあげられる。一般式(III

)に含まれるYの数が2個の場合、それらは同じ基であってもよく、異なる基で あってもよい。

[0046]

アルミニウム化合物(C)の具体例としては、たとえばトリ(n-ブチル)ア ルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリsec‐ブチルアルミニウム、 トリ (t-ブチル) アルミニウム、トリペンチルアルミニウム、トリイソペンチ ルアルミニウム、トリネオペンチルアルミニウム、トリ(4-メチルペンチル) アルミニウム、トリ (3-メチルペンチル) アルミニウム、トリヘキシルアルミ ニウム、トリイソヘキシルアルミニウム、トリ(n-オクチル)アルミニウム、 トリ2ーエチルヘキシルアルミニウム、トリデシルアルミニウムなどのトリアル キルアルミニウム; トリシクロペンチルアルミニウム、トリシクロヘキシルアル ミニウム、トリシクロオクチルアルミニウムなどのトリ環状アルキルアルミニウ ム;トリフェニルアルミニウム、トリャートリルアルミニウム、トリmートリル アルミニウム、トリァーエチルフェニルアルミニウム、トリベンジルアルミニウ ムなどのトリ芳香族アルミニウム;ジ(n-ブチル)アルミニウムクロリド、ジ イソブチルアルミニウムクロリド、ジ(t ーブチル) アルミニウムクロリド、ジ オクチルアルミニウムアイオダイドなどのジアルキルアルミニウムハライド;ジ イソブチルアルミニウムメトキシド、ジイソブチルアルミニウムエトキシド、ジ オクチルアルミニウムメトキシド、ジオクチルアルミニウムエトキシド、ジェー ブチルアルミニウムフェノキシドなどのジアルキルアルミニウムアルコキシド; n-ブチルアルミニウムジクロライド、イソブチルアルミニウムジクロライド、 オクチルアルミニウムジクロライドなどのアルキルアルミニウムジハライド; n ーブチルアルミニウムセスキクロリドなどのアルキルアルミニウムセスキハライ ド;ジイソブチルアルミニウムトリメチルシリルオキシド((iso-Bu)2 $AlosiMe_{3}$)、ジイソブチルアルミニウムトリエチルシリルオキシド((iso-Bu) $_2AlosiEt_3$)、ジイソブチルアルミニウムジ(トリメチル シリル) アミン ((iso-Bu)₂AlN (SiMe₃)₂、ジイソブチルトリ メチルシリルアルミニウム ((i s o - B u) $_2$ A 1 S i M e_3)などがあげられ る。これらのうちではトリオクチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム



が工業的に入手しやすく安価である点から好ましい。

[0047]

Zr含有化合物(A)、一般式(I)または(II)で表わされるホウ素含有化合物(B)および場合により用いられるアルミニウム化合物(C)とともに本発明に用いられる触媒を構成するチタン含有化合物(D)は、リビング重合温度を高くするために使用される。

[0048]

チタン含有化合物(D)は、チタン原子に、シクロペンタジエニル骨格、水素原子、酸素原子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、アリル基、置換アリル基、トリアルキルシリル基などのケイ素原子を含む置換基、ゲルマニウム原子を含む置換基、リン原子を含む置換基、アルコキシ基、アリールオキシ基、チオール基、アリールチオ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アセチルアセトナト基、置換アセチルアセトナト基、アシルオキシ基、置換スルホナト基などの基の1種以上が結合した化合物である。これらの基は互いに架橋していてもよい。とくに、ハロゲン原子、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アセチルアセトナト基、置換アセチルアセトナト基が結合した化合物が、工業的に入手しやすいという点から好ましい。

[0049]

チタン含有化合物(D)が1個のシクロペンタジエニル骨格を有するチタン含有化合物の場合、収量が高く、分子量が大きくなる傾向があるという点から好ましい。

[0050]

チタン含有化合物 (D) のうちのシクロペンタジエニル骨格を含有しないものの具体例としては、たとえばテトラメチルチタニウム、テトラネオペンチルチタニウム、テトラノルボルニルチタニウム、ジノルボルニルジメチルチタニウム、テトラベンジルチタニウム、トリベンジルヒドリドチタニウム、テトラメトキシチタニウム、テトラエトキシチタニウム、テトラブトキシチタニウム、テトラクロロチタニウム、テトラブロモチタニウム、ブトキシトリクロロチタニウム、ジ

メトキシジ (ベンズヒドリル) チタニウム、ブトキシトリス ((トリメチルシリ ル)メチル)チタニウム、ジフェノキシビス(トリメチルシリル)チタニウム、 (トリーtーブチルシロキシ)トリメチルチタニウム、ビス(2,5-ジーt-ブチルフェノキシ) ジメチルチタニウム、ビス (2,5-ジーtーブチルフェノ キシ) ジクロロチタニウム、ビス(2,6-ジイソプロピルー4-メチルフェノ キシ) ジベンジルチタニウム、ビス(2,4,6-トリメチルフェノキシ) ジベ ンジルチタニウム、チタニウムビス(アセチルアセトナート)、チタニウムテト ラ (アセチルアセトナート)、2,2'ーチオビス(4-メチルー6-tーブチ ルフェニル) ジメトキシシチタニウム、2,2'ーチオビス(4ーメチルー6ー t - ブチルフェニル) ジイソプロポキシチタニウム、テトラキス (ジメチルアミ ノ) チタニウム、テトラキス(ジエチルアミノ)チタニウム、(Me_2N) $_2Ti$ $C1_2$ などがあげられる。また、シクロペンタジエニル骨格を有するチタン含有 化合物の具体例としては、一般式(IV)、(V)、(VI)の具体例中のZrをT iにかえたものの他に、ビスシクロペンタジエニルクロロチタニウム、ビスシク ロペンタジエニルメチルチタニウム、ビスペンタメチルシクロペンタジエニルク ロロチタニウム、ビスペンタメチルシクロペンタジエニルメチルチタニウムなど の3価のチタン化合物、あるいは1個のシクロペンタジエニル骨格を有しかつ架 **橋しているチタン化合物、たとえば(ジメチルシリル)テトラメチルシクロペン** タジエニルーtーブチルアミドジメチルチタニウム、(ジメチルシリル)テトラ メチルシクロペンタジエニルー t ーブチルアミドジエチルチタニウム、(ジメチ ルシリル) - t - ブチルシクロペンタジエニル- t - ブチルアミドジヒドリドチ タニウム、(ジメチルシリル) - t - ブチルシクロペンタジエニル- t - ブチル アミドジフェニルチタニウム、 (ジメチルシリル) トリメチルシリルシクロペン タジエニルーtーブチルアミドジヒドリドチタニウム、(ジメチルシリル)テト ラメチルシクロペンタジエニルフェニルアミドジメチルチタニウム、(ジメチル シリル) テトラメチルシクロペンタジエニルフェニルアミドジトリルチタニウム 、(メチルフェニルシリル)テトラメチルシクロペンタジエニルーt-ブチルア ミドジヒドリドチタニウム、(メチルフェニルシリル)テトラメチルシクロペン タジエニルーt-ブチルアミドジメチルチタニウム、(ジメチルジリル)フルオ レニルーシクロヘキシルアミドジメチルチタニウム、(ジフェニルゲルミル)イ ンデニルーt-ブチルホスフィドジヒドリドチタニウム、(メチルフェニルシリ ル) テトラメチルシクロペンタジエニルー t ーブチルアミドジメチルチタニウム 、(ジメチルシリル)テトラメチルシクロペンタジエニルーp-n-ブチルフェ ニルアミドジヒドリドチタニウム、 (ジメチルシリル) テトラメチルシクロペン タジエニル-p-n-ブチルフェニルアミドジ(トリメチルシリル)チタニウム 、 (エチレン) テトラメチルシクロペンタジエニルー t ーブチルアミドジクロロ チタニウム、(エチレン)テトラメチルシクロペンタジエニルーt-ブチルアミ ドジメチルチタニウム、(エチレン)テトラメチルシクロペンタジエニルーt-ブチルアミドジ (メチルベンジル) チタニウム、 (エチレン) テトラメチルシク ロペンタジエニルメチルアミドジクロロチタニウム、(エチレン)テトラメチル シクロペンタジエニルメチルアミドジネオペンチルチタニウム、(エチレン)テ トラメチルシクロペンタジエニルメチルアミドジ(ベンズヒドリル)チタニウム 、(メチレン)テトラメチルシクロペンタジエニルエチルアミドジクロロチタニ ウム、(メチレン)テトラメチルシクロペンタジエニルエチルアミドジフェニル チタニウム、(ジベンジルシリル)テトラメチルシクロペンタジエニルーtーブ **チルアミドジベンジルチタニウム、(ジメチルシリル)テトラメチルシクロペン** タジエニルベンジルアミドジクロロチタニウム、 (ジメチルシリル) テトラメチ ルシクロペンタジエニルベンジルアミドジ(トリメチルシリル)チタニウム、(ジメチルシリル) テトラメチルシクロペンタジエニルフェニルホスフィドジベン ジルチタニウム、[t B u N S i M e っ F l u] T i M e っ などがあげられる。こ れらのうちでは、シクロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル基、プ ロピルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、テトラメチル シクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、インデニル基 、メチルインデニル基、テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基から選ばれ た1個の配位子と、塩素原子、メチル基から選ばれた2~3個の配位子をともに 有するものが、工業的に入手しやすいという点から好ましい。

[0051]

本発明に用いられるZr含有化合物(A)(以下、化合物(A)ともいう)、

ホウ素含有化合物(B)(以下、化合物(B)ともいう)、チタン含有化合物(D)(以下、化合物(D)ともいう)および場合により使用されるアルミニウム化合物(C)(以下、化合物(C)ともいう)からなる触媒は、化合物(A)、化合物(B)、化合物(D)および場合により化合物(C)を所定の割合で混合し、反応させることにより得ることができる。

[0052]

このとき使用する化合物(A)および化合物(D)のうちの少なくとも一方が アルキル基(好ましくはメチル基)を含有する化合物であるのが、リビング重合 体が得られやすくなるという点から好ましい。

[0053]

得られた触媒はそのまま使用してもよく、分離、洗浄して使用してもよい。重 合系内で触媒を製造し、そのまま使用するのが簡便である点から好ましい。

[0054]

前記触媒を製造する際の化合物(A)と化合物(B)の使用割合としては、化合物(A)/化合物(B)がモル比で1/0.1~1/100、さらには1/1~1/5であるのが、目的とする触媒が効率よく得られる点から好ましい。前記割合が大きすぎると、触媒の生成率が低くなる傾向が生じ、逆に小さすぎると不必要な化合物(B)の使用は不経済となる。

[0055]

また、化合物(A)と化合物(C)の使用割合としては、化合物(A)/化合物(C)がモル比で1/0~1/1000、さらには1/10~1/500であるのが系に不純物が存在する場合に捕捉されやすくなる点から好ましい。化合物(A)に対する化合物(C)の割合が少なすぎると、系に不純物が存在する場合には捕捉されにくくなり、多くなりすぎると、化合物(C)由来物を重合体から除去しにくくなる。

[0056]

さらに、化合物(A)と化合物(D)の使用割合としては、化合物(A)/化合物 (D) がモル比で1/0. $5\sim1/1$. 5、さらには1/0. $75\sim1/1$. 25であるのが、 (A) と (D) と (B) が1:1:1で相互作用しやすくな

り、リビング重合しやすくなるという点から好ましい。化合物(A)に対する化合物(D)の割合が少なすぎても多すぎても、(A)と(D)と(B)が1:1:1で相互作用しにくくなる。

[0057]

化合物(A)、化合物(B)、化合物(D)および場合により化合物(C)を混合し、反応させる際の条件としては、-100℃~室温、さらには-100~-20℃、不活性気体雰囲気下、後述する重合溶媒などの溶媒中で反応させることにより行なうのが、反応プロセスから重合プロセスに移行しやすい点から好ましい。

[0058]

本発明に用いられる好ましい触媒の具体例としては、たとえば後述する実施例 に記載の触媒などがあげられる。

[0059]

このようにして調製された触媒の存在下、 $-20 \sim -100 \circ \circ$ 、さらには $-30 \sim -80 \circ \circ$ 、ことには $-40 \sim -60 \circ \circ$ 、とくには $-40 \circ \circ \circ \circ$ になる温度でオレフィン系モノマーを重合させることにより、分子量分布(Mw/Mn)が $1 \sim 1$. 3、さらには $1 \sim 1$. $20 \rightarrow \circ \circ \circ$ が混合体が混合物の場合があるので、 $1 \sim \circ \circ \circ \circ \circ$ がある)を製造することができる。前記温度が高すぎると、連鎖移動反応が無視できなくなり、リビング重合体が得られにくくなる。前記温度が低すぎると、リビング重合速度が遅くなる。

[0060]

前記触媒の使用量としては、オレフィン系モノマー/触媒(化合物(B)の量になる)がモル比で $10\sim10^9$ 、さらには $100\sim10^7$ 、とくには $1000\sim10^5$ とするのが好ましい。前記モル比率が小さすぎると、分子量の小さい重合体しか得られなくなり、大きすぎると、モノマーに対するポリマーの収率が低くなる傾向が生ずる。

[0061]

前記触媒は重合溶媒を用いる場合、重合溶媒に予め加えておいてもよく、重合

系内にあとから加えてもよい。

[0062]

前記重合溶媒としては、たとえばベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素;シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素;ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;クロロホルム、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素などを用いることができる。これらの溶媒は単独で用いてもよく、2種以上を組み合せて用いてもよい。また、αーオレフィンなどのモノマー、2置換オレフィン、3置換オレフィン、4置換オレフィンなどを溶媒として用いてもよい。

[0063]

他の重合条件には、とくに限定はなく、当業者であれば適宜好ましい条件を選択することができるが、重合時間は通常10分~100時間、反応圧力は常圧100kg/cm 2 Gである。

[0064]

このようにして、GPCによる数平均分子量100~200000、さらには500~200000、ことには1000~100000、とくには200~500000、分子量分布1.3以下、さらには1.2以下のオレフィン系リビング重合体(リビング重合体が混合物の場合があるので、トータルの分子量分布は1.3をこえる場合がある)が製造される。なお、前記数平均分子量および分子量分布は、リビング重合体を塩酸性メタノールなどで後処理して重合触媒をはずしたもについての値である。

[0065]

なお、重合中に重合体が析出しない場合の分子量は500~200000、 さらには1000~100000、ことには2000~50000のが好まし く、通常はこの条件になるが、エチレンやプロピレン(立体規則性重合時)や環 状オレフィンなどの単独重合では、重合体が結晶化しやすい場合があり、そのよ うな場合には重合中に重合体が析出し、分子量分布が広がり、収量や分子量が時 間に対して直線的に増加しにくくなる傾向がある。重合中に重合体が析出しやす い場合、重合体を析出しにくく、分子量分布を狭く、収量や分子量を時間に対し て直線的に増加しやすくする分子量としては、3000以下、好ましくは200 0以下、さらに好ましくは1000以下、最も好ましくは500以下である。重 合体であるため、分子量は通常100以上である。重合中に結晶化や析出をしに くくするために、これらのモノマーを共重合させることも好ましい。

[0066]

製造されたリビング重合体の評価は、一般に時間の増加に伴い、重合体収量・数平均分子量(Mn)が比例的に増加し、しかも分子量分布が広がらないことなどに基づき行なわれる。なお、リビング重合体の混合物が得られる場合、重合中に重合体が析出する場合などには、前記評価にあてはまらないことがある。この場合には、たとえば得られた二峰性のGPC曲線を2つのガウス曲線により近似し、ピークを分離するなどの方法で評価すればよい。

[0067]

前記のリビング重合体は、一酸化炭素などの適当な反応性を有する試薬と接触させることにより、分子末端にZrをもたないいわゆる末端官能化重合体にすることができる。また、ブロックコポリマーに変換する場合には、適当な異種モノマーと接触させて多段階重合を行なうことにより、高収率でブロックコポリマーを得ることができる。

[0068]

【実施例】

つぎに、本発明の製法を実施例および比較例に基づいてより具体的に示すが、 本発明は下記実施例に限定されるものではない。

[0069]

実施例1~3

 例2の場合は4時間、実施例3の場合は9時間重合させた。重合後、塩酸性メタ ノール1000mlに注いで重合を停止させ、析出物を濾別、真空乾燥して、ポ リマーを得た。

[0070]

ポリマーの収量は、実施例1の場合は13.3 mg、実施例2の場合は21.6 mg、実施例3の場合は90.4 mgであった。

[0071]

GPC曲線は二峰性を示し、ピークを分離したところ、数平均分子量(Mn)、分子量分布(Mw/Mn)は、実施例1の場合は5900/1300、1.12/1.14、実施例2の場合は9700/2200、1.14/1.07、実施例3の場合は19800/3900、1.25/1.09であった。

[0072]

 13 C-NMRによると、実施例3のポリマーは、m/r=0.38/0.62 のダイアドを有するポリマーであった。後述する比較例1のジルコニウム由来のポリマーは、m/r=0.62/0.38のダイアドを有し、後述する比較例3 のチタン由来のポリマーは、m/r=0.24/0.76のダイアドを有していることから、実施例3のポリマーは、ジルコニウム由来のポリマー37%と、チタン由来のポリマー63%の混合物であると計算された。

[0073]

また、実施例1~3、比較例1~3のMnの比較から、ジルコニウム由来のポリマーは高分子量側のポリマーであり、チタン由来のポリマーは低分子量側のポリマーであることもわかった。

[0074]

時間に対して数平均分子量、収量をプロットしたところ(図1)、いずれの場合も数平均分子量、収量とともに、時間に対して直線的に増大していることから、いずれのポリマーもリビングポリマーであることがわかった。

[0075]

比較例1~2

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥トルエン9ml、共溶媒

として乾燥2-メチル-1-ペンテン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmo1を添加し、-50℃に冷却した。トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmo1、ピスシクロペンタジエニルジルコニウムヒドリドクロリド0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、比較例1の場合は4時間、比較例2の場合は8時間重合させた。重合後、塩酸性メタノール100m1に注いで重合を停止させ、析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0076]

ポリマーの収量は、比較例1の場合は1270mg、比較例2の場合は2500mgであった。

[0077]

GPCによると、数平均分子量(Mn)、分子量分布(Mw/Mn)は、比較例1の場合は248000、1.73、比較例2の場合は240000、2.0であった。

[0078]

 13 C-NMRによると、アイソリッチのポリマー(比較例 1、m/r = 0. 6 2 / 0. 3 8) であった。

[0079]

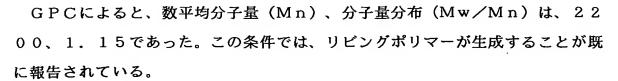
比較例3

充分乾燥させた100m1mdートクレーブに、乾燥トルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチルー1-ペンテン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmo1を添加し、-50℃に冷却した。 [$tBuNSiMe_2F1u$] $TiMe_2$ 0.04mmo1、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、4時間重合させた。重合後、塩酸性メタノール1000m1に注いで重合を停止させ、析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0080]

ポリマーの収量は、14.3mgであった。

[0081]



[0082]

 13 C-NMRによると、シンジオリッチのポリマー (m/r=0.24/0.76) であった。

[0083]

実施例4~5

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥トルエン9ml、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペンテン7ml、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmolを添加し、-50℃に冷却した。 [tBuNSiMe2Flu] TiMe2 0.04mmol、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmol、ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジクロライド0.04mmol、プロピレン83mmolを加え、実施例4の場合は4時間、実施例5の場合は12時間重合させた。重合後、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0084]

ポリマーの収量は、実施例4の場合は62.3 mg、実施例5の場合は187 mgであった。

[0085]

GPC曲線は単峰性を示し、数平均分子量(Mn)、分子量分布(Mw/Mn)は、実施例4の場合は2600、1.28、実施例5の場合は9900、1.30であった。

[0086]

13C-NMRによると、実施例4のポリマーは、m/r=0.555/0.4 45のダイアドを有するポリマーであった。同様に、実施例4のポリマーは、ジルコニウム由来のポリマー83%とチタン由来のポリマー27%の混合物であると計算された。

[0087]

時間に対して数平均分子量、収量をプロットしたところ(図2)、数平均分子量、収量ともに時間に対して直線的に増大していることから、これらのポリマーは、リビングポリマーであることがわかった。

[0088]

比較例4~5

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥トルエン9ml、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペンテン7ml、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmolを添加し、-50℃に冷却した。トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmol、ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジクロライド0.04mmol、プロピレン83mmolを加え、比較例4の場合は4時間、比較例5の場合は8時間重合させた。重合後、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0089]

ポリマーの収量は、比較例4の場合は3290mg、比較例5の場合は3300mgであった。

[0090]

GPCによると、数平均分子量(Mn)、分子量分布(Mw/Mn)は、比較例4の場合は28200、1.87、比較例5の場合は28000、2.0であった。

[0091]

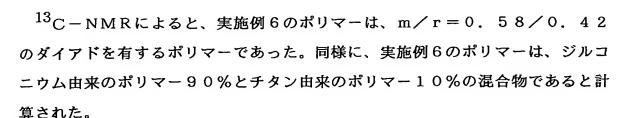
実施例6~7

ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジクロライドをビスシクロペンタジエニルジルコニウムジメチルにかえたほかは、実施例4、5と同様にしてポリマーを得た。

[0092]

それぞれの重合時間は4時間および7.5時間、収量は193mgおよび434mg、Mnは12900および20900、Mw/Mnは1.51および1.41であった。

[0093]



[0094]

時間に対して数平均分子量、収量をプロットしたところ(図3)、数平均分子量、収量ともに時間に対して直線的に増大していることから、これらのポリマーは、リビングポリマーであることがわかった。

[0095]

比較例6~7

ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジクロライドをビスシクロペンタジエニルジルコニウムジメチルにかえたほかは、比較例4、5と同様にしてポリマーを得た。

[0096]

それぞれの重合時間は4時間および8時間、収量は273mgおよび422mg、Mnは11200および12500、Mw/Mnは1.55および1.69であった。

[0097]

実施例8~10

充分乾燥させた100m1のオートクレーブに、乾燥トルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチルー1-ペンテン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmo1を添加し、-50℃に冷却した。ペンタメチルシクロペンタジエニルチタニウムトリクロライド0.04mmo1、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmo1、ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジメチル0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、実施例8の場合は7時間、実施例9の場合は15時間、実施例10の場合は26時間重合させた。重合後、塩酸性メタノール1000m1に注いで重合を停止させ、析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0098]

ポリマーの収量は、実施例8の場合は95.4 mg、実施例9の場合は273 mg、実施例10の場合は526 mgであった。

[0099]

GPCによると、数平均分子量(Mn)、分子量分布(Mw/Mn)は、実施例8の場合は3700、1.29、実施例9の場合は8400、1.38、実施例10の場合は17600、1.41であった。

[0100]

時間に対して数平均分子量、収量をプロットしたところ(図4)、数平均分子量、収量ともに時間に対して直線的に増大していることから、これらのポリマーは、リビングポリマーであることがわかった。

[0101]

なお、分子量分布は、比較例 6、 7、 8、 9よりは狭くなっているが、 1. 3 よりは若干広い。これは、実施例 1 ~ 7と同様、リビングポリマーの混合物であ るためと推定される。

[0102]

比較例8~9

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥トルエン9ml、共溶媒として乾燥2-メチルー1-ペンテン7ml、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8mmolを添加し、-50℃に冷却した。ペンタメチルシクロペンタジエニルチタニウムトリクロライド0.04mmol、トリス(ペンタフルオロフェニル)ホウ素0.04mmol、プロピレン83mmolを加え、比較例8の場合は6時間、比較例9の場合は14時間重合させた。重合後、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止させ、析出物を濾別、真空乾燥して、ポリマーを得た。

[0103]

ポリマーの収量は、比較例8の場合は36.1mg、比較例9の場合は70.0mgであった。

[0104]

GPCによると、数平均分子量(Mn)、分子量分布(Mw/Mn)は、比較

例8の場合は3400、1.54、比較例9の場合は3400、2.04であった。

[0105]

実施例11~13

[0106]

ポリマーの収量は、実施例11の場合は5.3 mg、実施例12の場合は8.0 mg、実施例13の場合は11.1 mgであった。

[0107]

GPCによると、数平均分子量(Mn)、分子量分布(Mw/Mn)は、実施例11の場合は9800、1.37、実施例12の場合は14000、1.53、実施例13の場合は17100、1.58であった。分子量分布が広いのは、高結晶性ポリマーが重合中に析出し、系が不均一になるためであると考えられる

[0108]

時間に対して数平均分子量、収量をプロットしたところ(図5)、数平均分子量、収量ともに時間に対して増大していることから、ジルコニウム由来のポリマーは、リビングポリマーであることがわかった。増大が直線的でないのは、高結晶性ポリマーが重合中に析出し、系が不均一になるためであると考えられる。

[0109]

【発明の効果】

本発明によれば、化合物(A)、化合物(B)、化合物(D)および場合により使用される化合物(C)からなる触媒を用いて従来より高温で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させることにより、ポリオレフィン系リビング重合体を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例1~3で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間 との関係を示すグラフである。

【図2】

実施例4~5で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間 との関係を示すグラフである。

【図3】

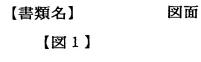
実施例6~7で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間 との関係を示すグラフである。

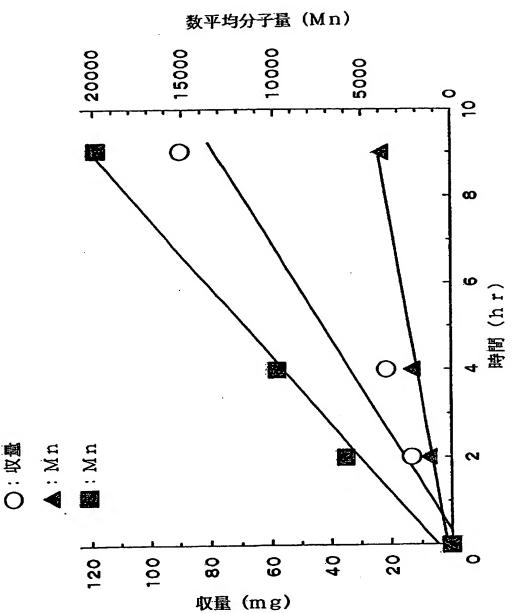
【図4】

実施例8~10で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間との関係を示すグラフである。

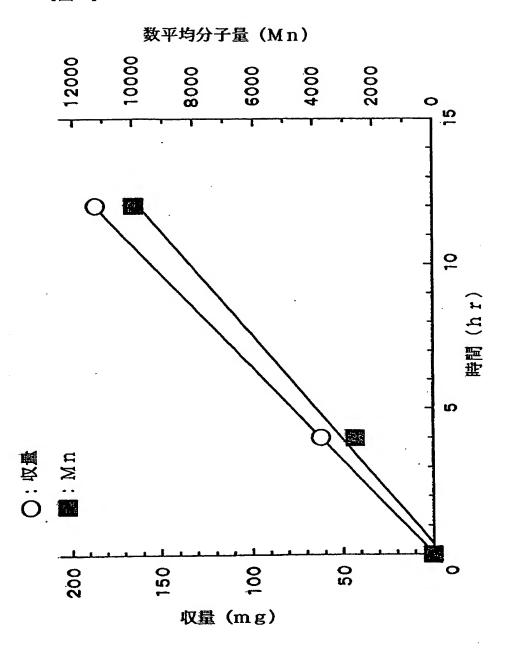
【図5】

実施例11~13で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応 時間との関係を示すグラフである。

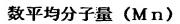


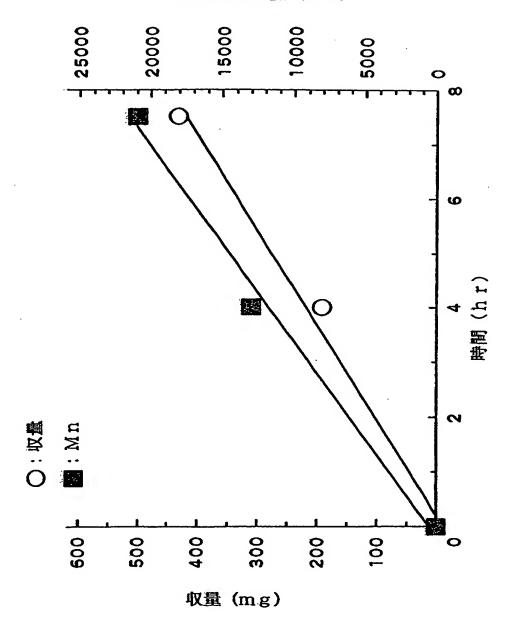


【図2】

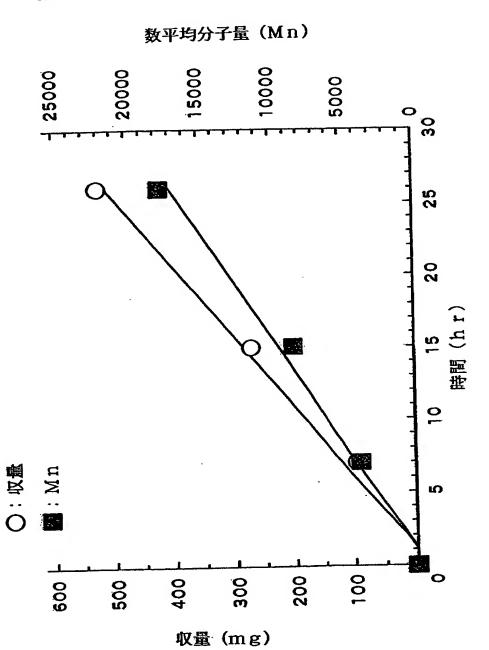


【図3】

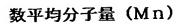


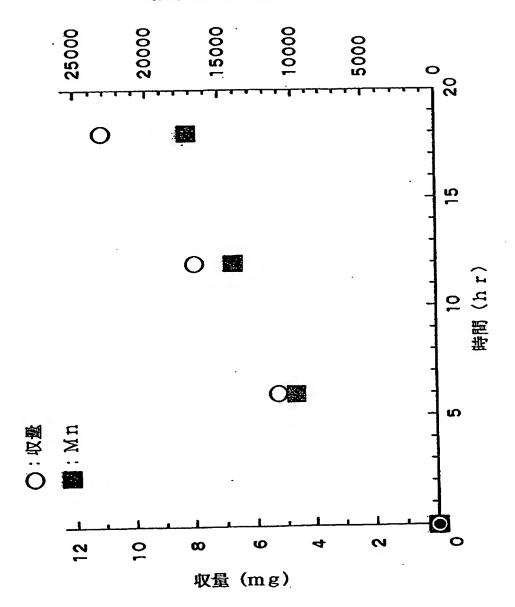


【図4】



【図5】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 末端官能化ポリマーやブロックコポリマーに変換し得るオレフィン系 リビング重合体を製造する。

【解決手段】 (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、(B) トリフェニルホウ素系化合物またはテトラフェニルホウ素塩系化合物、場合により(C) 特定のモノ、ジまたはトリアルキルアルミニウム系化合物および(D) チタン含有化合物からなる触媒を用いて従来より高温の-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させてオレフィン系リビング重合体を製造する。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号 平成11年 特許願 第261950号

受付番号 59900900005

書類名特許願

担当官 市川 勉 7644

作成日 平成12年 1月12日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001144

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

【氏名又は名称】 工業技術院長

【特許出願人】

【識別番号】 597071652

【住所又は居所】 東京都台東区柳橋2丁目22番13号

【氏名又は名称】 財団法人 化学技術戦略推進機構

【指定代理人】

【識別番号】 220000390

【住所又は居所】 茨城県つくば市東1-1

【氏名又は名称】 工業技術院物質工学工業技術研究所長

【代理人】 申請入

【識別番号】 100065226

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【復代理人】 申請人

【識別番号】 100065226

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル

7階 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【選任した復代理人】

次頁有

特平11-261950

認定・付加情報(続き)

【識別番号】

100098257

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル

7階 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】

佐木 啓二

特平11-26195

【書類名】 手続補正書

【整理番号】 KEN-3847

【提出日】 平成11年10月29日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【事件の表示】

【出願番号】 平成11年特許願第261950号

【補正をする者】

【識別番号】 000001144

【氏名又は名称】 工業技術院長 梶村 皓二

【補正をする者】

【識別番号】 597071652

【氏名又は名称】 財団法人化学技術戦略推進機構

【復代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 工業技術院長の復代理人

【代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【代理関係の特記事項】 特許出願人 財団法人 化学技術戦略推進機構の

代理人

【発送番号】 066810

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許顯

【補正対象項目名】 持分契約書

特平11-261950

【補正方法】

追加

【補正の内容】

【提出物件の目録】

【物件名】

持分契約書 1

29920600277

持 分 契 約 書

平成11年10月 1 日

事件の表示

平成11年9月16日付特許願 特願平11-261950

整理番号

KEN-3847

(発明の名称:オレフィン系リビング重合体の製法)

上記発明の特許を受ける権利の特分を甲34%、乙66%と定めたことに 相違ありません。

> (甲) 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 通商産業省工業技術院長 梶村 第二

> > 指定代理人 茨城県つくば市東一丁目1番 通商産業省工業技術院 物質工学工業技術所 久保田 正 研究の記

(乙) 東京都台東上地梯三十日22番13号 財団法人澤澤尹和雪坡術戦略推進機構 理事長 北海県地西南 本池 金藤子

工業技術院職務発明規程・工業技術院共同研究規程等により、持分の決定は工業技術院長に代わり指定代理人である各研究所長が行う旨規程している。

認定 · 付加情報

特許出願の番号 平成11年 特許願 第261950号

受付番号 29920600277

書類名 手続補正書

担当官 市川 勉 7644

作成日 平成12年 1月12日

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】 000001144

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

【氏名又は名称】 工業技術院長

【補正をする者】

【識別番号】 597071652

【住所又は居所】 東京都台東区柳橋2丁目22番13号

【氏名又は名称】 財団法人 化学技術戦略推進機構

【復代理人】 申請人

【識別番号】 100065226

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【代理人】 申請人

【識別番号】 100065226

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NS

ビル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 持分契約書 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000001144]

1. 変更年月日

1990年 9月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

氏 名

工業技術院長

出願人履歴情報

識別番号

[597071652]

1. 変更年月日 1998年 3月26日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都台東区柳橋2丁目22番13号

氏 名 財団法人 化学技術戦略推進機構